(11)Publication number:

03-275309

(43) Date of publication of application: 06.12.1991

(51)Int.CI.

B28B 11/00 B01J 35/04 B28B 3/26 B28B 11/04

(21)Application number : 02-075602

(71)Applicant: NGK INSULATORS LTD

(22)Date of filing:

27.03.1990

(72)Inventor: HORIKAWA OSAMU

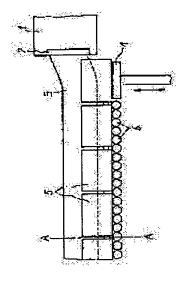
HIJIKATA TOSHIHIKO

(54) MANUFACTURE OF CERAMIC HONEYCOMB STRUCTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve mechanical strength, perfect roundness and dimensional accuracy, by a method wherein the title method is provided with a process manufacturing a ceramic honeycomb fired material, a process removing the fringe part by processing and a process forming an outer wall part on an outer circumferential surface.

CONSTITUTION: Ceramic body is extruded continuously through a mouthpiece 2 of a plunger molding machine 1, and a long-sized ceramic honeycomb molded material 3 is extrusion-molded. Then the ceramic honeycomb molded material is dried and fired and ceramic honeycomb fired material is manufactured. Then the fringe part of the ceramic honeycomb fired material is removed by processing, preferably grinding processing and size of the same is made smaller than fixed dimensions. Finally, a coating material is applied to the outer circumferential surface of the ceramic honeycomb fired material from which the fringe part is removed, the



coating material is cured by drying and a honeycomb structural material having fixed dimensions is manufactured. Then the coating material is applied to the outer circumferential surface of the ceramic honeycomb fired material which is after removal of a deformed cell by the grinding processing, dried and outer wall part is provided.

LEGAL STATUS

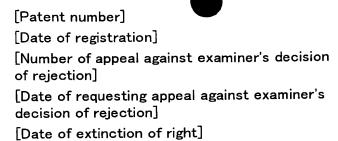
[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

BEST AVAILABLE COPY



Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-275309

	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成3年(1991)12月6日
B 28 B 11/00 B 01 J 35/04 B 28 B 3/26	3 0 1 N A	2102-4 G 6939-4 G 7224-4 G		•
11/04 C 04 B 38/06	С	2102-4 G 7202-4 G 審査請求	未請求	唐求項の数 5 (全6百)

図発明の名称 セラミツクハニカム構造体の製造方法

②特 願 平2-75602

②出 願 平2(1990)3月27日

郊発明者 堀川 修 愛知県豊明市栄町南館150番地11

@発明者 土方 俊彦 愛知県名古屋市緑区神沢2丁目1607番地

创出 願 人 日本碍子株式会社 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

砚代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外5名

明 細 審

1.発明の名称

セラミックハニカム構造体の 製造方法

2.特許請求の範囲

セラミック杯土を押出成形し、乾燥、焼成してセラミックハニカム焼成体を製造する工程と;

このセラミックハニカム焼成体の周縁部を 加工により除去する工程と;

この加工後のセラミックハニカム焼成体の 外周面に外壁部を形成する工程とを有することを特徴とするセラミックハニカム構造体の 製造方法。

- 2. 前記加工後のセラミックハニカム焼成体の 外周面にコーティングを施し、乾燥して前記 外壁部を形成することを特徴とする請求項1 記載のセラミックハニカム構造体の製造方法。
- 前記コーティングを、セラミック粉末とセラミックファイバーとバインダーとを含有するコーティング材によって施すことを特徴と

する請求項2記載のセラミックハニカム構造 ・体の製造方法。

- 4. 前記コーティングに用いるコーティング材 の粘度が100 ポイズ以上、200 ポイズ以下で あることを特徴とする請求項 2 又は 3 記載の セラミックハニカム構造体の製造方法。
- 5. 周速 750~2100 m/min の砥石を用い、
 0.7 ~0.9 mm/秒の加工速度で前記セラミックハニカム焼成体の周縁部に研削加工を施し、この周縁部を除去することを特徴とする請求項1記載のセラミックハニカム構造体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はセラミックハニカム構造体、特にディーゼルエンジンの微粒子除去に用いられる大型ハニカム構造体、自動車排ガスの浄化用触媒担体等に用いられる薄壁又は級密セラミック構造体に関するものである。

(従来の技術)

従来、コージェライト粉末・コージェライト形成原料と成形助剤又は造孔剤を混合し、調合して得たセラミック杯土を押出形成してセラミックハニカム成形体を作成し乾燥した後、作製したセラミックハニカム成形体を所定温度下で連続炉(トンネル炉)又は単独炉により焼成して最終的なセラミックハニカム構造体を得ていた。

(発明が解決しようとする課題)

ラミックハニカム (以下緻密セラミックハニカム という) 成形体の場合のように、収縮率の大きな 材料を使用する場合には、焼成時に真円度が悪化 し、寸法精度が悪化する問題があった。

更に、セラミックハニカム構造体の寸法精度を 向上させるため、外周面をコートした構造体が実 開昭62-37125号に開示されている。これ

は、予め所定寸法より寸法の小さいセラミックハニカム成形体を押出成形し、乾燥又は焼成した後、コーティングを設け、構造体の寸法精度を向上させようとするものである。しかし、上記したように、セラミックハニカム成形体の固縁部のセルに変形が生じたものに対してコーティングを設けることにより寸法精度は向上するが、依然として所定の製品強度は得られなかった。

本発明の課題は、セラミックハニカム構造体の 機械的強度、真円度、寸法精度を向上させること ができる、セラミックハニカム構造体の製造方法 を提供することである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、セラミック杯土を押出成形し、乾燥、 焼成してセラミックハニカム焼成体を製造する工 段と:

このセラミックハニカム焼成体の周縁部を加工 により除去する工程と:

この加工後のセラミックハニカム焼成体の外周 面に外壁部を形成する工程とを有することを特徴 とするセラミックハニカム構造体の製造方法に係るものである。

(実施例)

以下、本発明の製造方法の実施例を順次説明する。

第1図は実施例に係るセラミックハニカム構造 体の製造方法を示すフローチャートである。

特開平3~275309(3)

尚、成形助剤としては、例えばメチルセルロース、ポリピニールアルコール、澱粉糊、小麦粉、グリセリンなどの有機パインダーや界面活性剤、ワックス等のなかから用途に合ったものを選択し、また造孔剤としては、例えばグラファイト、澱粉、おがくず等のなかから適合するものを選択するのが好ましい。

ここで、セラミックハニカム押出成形体の状態 について説明する。

第2図に概略的に示すように、まずプランジャ 成形機1の口金2からセラミック杯土を連続的に 押し出し、長尺のセラミックハニカム成形体3を 押出成形する。これに伴い、受台供給機4を矢印 で示すように上下させて口金2の付近に連続的に 受台5を供給し、セラミックハニカム成形体3を 受台5上に受け、コロコン6上で第2図において 左方向へと移動させる。

このセラミックハニカム成形体3の移送装置を、 第2図のA-A線で切って見ると、第3図に示す ように、受台5の凹部5a内にセラミックハニカ ム成形体 3 が安定に収容されていることが解る。 なお、第 3 図中、 7 はスペーサである。第 3 図に おいて、 B 部を更に拡大すると、第 4 図に示すよ うに、 セラミックハニカム構造体 3 の周縁部10に 隔壁がくの字状に変形した変形セル8 が多数発生 している。

本発明においては、この後、セラミックハニカ ム成形体を乾燥、焼成し、セラミックハニカム焼 成体を製造する。

次いで、セラミックハニカム焼成体の間縁部を加工、好ましくは研削加工によって除去し、所定寸法より寸法を小さくする。最後に、周縁部を除去したセラミックハニカム焼成体の外周面にコーティング材を塗布し、乾燥してコーティング材を変化させ、所定寸法のセラミックハニカム構造体を製造する。

セラミックハニカム焼成体の周縁部を加工によって除去する際、外周面から2セル分以上除去することが好ましく、2~4セル分除去すると更に好ましい。

本実施例に係るセラミックハニカム構造体の製造方法によれば、セラミックハニカム焼成体の間縁部を研削加工によって除去しているので、この間縁部に存在する変形セルを除くことができ、またセラミックハニカム焼成体全体の真円度が低い場合にも研削加工により真円度を高めて寸法精度を向上させることが可能である。

そして、研削加工により変形セルを除去した後のセラミックハニカム焼成体の外周面にコーティング材を塗布し、乾燥して外壁部を設けているので、セラミックハニカム構造体の機械的強度を高くできる。

しかも、このコーティング材の焼成は行わない ので、この焼成によるセラミックハニカム構造体 の寸法変化、真円度の悪化を招くことはない。

なお、セラミックハニカム焼成体の外間面にコーティング材を塗布した後は、上記したように、 焼成しないことが望ましいが、用途に応じて選択 することが必要である。即ち、高い熱衝撃性が要 求され、焼成による構造体の寸法変化が少ない場 合は、コーティング材の墜布後に焼成を行っても よい。

セラミックハニカム焼成体の外周面の研削加工は、砥石の周速750~2100 m/min 、特に1300~1500 m/min の範囲で行うことが好ましい。これが 750 m/min 未満では、研削加工に要する時間が長くなり、製品のコストを不必要に高くすることとなり、2100 m/min を越えると、セラミックハニカム焼成体が欠けたりして所望の寸法精度が得られないおそれがある。

研削加工は0.7~0.9 mm/秒の速度で行うことが好ましい。研削加工速度が0.7 mm/秒未満であるとやはり加工時間が長くなるという問題があり、0.9 mm/秒を超えるとチッピングを起こすという問題があり、砥石の寿命を短くする。

コーティング材にセラミックファイバーと無機 バインダーとを使用すると外壁部の強度を大きく することができ、更に、セラミックハニカム構造 体と同種の素地、例えばコージェライト粉末を添 加すると、本体との熱膨張差を少なくすることが できるので好ましい。また、コーティング材の粘度は100~200 ポイズとするのが好ましい。この粘度が100 ポイズ未満であると、コーティング材が多孔質のセラミックハニカム構造体に吸収されてコーティング材の使用量が増え、製品のコスト上昇を招き、コーティング材が構造体の外間に均一に広がらないため、寸法精度が悪化するという問題が生じ易い。

コーティング材としては、更に、例えば「PIBE RFRAX QF-180 (又はQF-150) コーティングセメント」、「PIBBRFRAX QF-180 FP コーティングセメント(寒冷地タイプ、不凍液入)」(以上、東芝モノフラックス社製)等を、コージェライトセルベンと併用したものが好ましい。ここで、上記の各コーティングセメントは、いずれもセラミックファイバーと無機バインダーとからなる。コージェライトセルベンは、コーティングセメントの骨材としての働きをするもので、平均粒子径は2~8μm とするのが好ましい。

径101.6 ■のセラミックハニカム構造体を得た。 研削条件

低石の周速

1500 /min

送り速度

0.9 mm / min

<u>コーティング材</u>

粘 度:150 ポイズ

「QF-180FP コーティングセメント」75重量% (SiOz 60.0, AlzOz 39.2, NazO 0.4, MgO 0.3, 他の無機質0.1,不凍液入)

コージェライト粉末

(平均粒子径2μm) 25 重量%...

また、上記において、周縁部研削工程とコーティング材の塗布、乾燥工程を実施しなかったセラミックハニカム焼成体を従来品とし、この従来品と上記の本発明品との双方についてアイソスタティック強度の測定を行った。 具体的には、従来品及び本発明品をゴム型に包んで密封し、水を満たした圧力容器中に入れ、圧力を徐々に上げて、破壊が生じたときの圧力をセラミックハニカム構造体の強度とした。

次いで、このセラミックハニカム焼成体の間縁部を外間研削機で約4.5 mm分(3セル分)削り取り、径101 mmの大きさになるまで研削加工し、これにより上記の変形セル部分を除去した。次いで、この研削加工後のセラミックハニカム焼成体の外間面全体に、下記の組成からなるコーティング材を塗布し、93℃で1時間、120 でで2時間乾燥し、

この結果、従来品は約7.0 kg/cm²の圧力で破 環していたが、本発明品は約26kg/cm²まで破壊 しなかった。

本発明は上述した実施例にのみ限定されるものではなく、幾多の変形、変更が可能である。 本実施例ではセラミックハニカム構造体の径方向の断面形状として正円のものを用いたがこれに限定されることはなく、例えば楕円形状、四角形状、その他非対称形状のものでもよい。

また、セルの形状は、本実施例では正方形であるがこれに限定するものではなく、三角形、六角形でもよい。

なお、材質についても、本実施例ではコージェ ライトを用いたがこれに限定するものでなく、構 造についてもセルの両端面を交互に目封じしたハ ニカム構造体へ適用も可能である。

(発明の効果)

本発明に係るセラミックハニカム構造体の製造 方法によれば、セラミックハニカム焼成体の間縁 部を加工によって除去しているので、この周縁部

特開平3-275309(6)

に存在する変形セルを除くことができ、またセラミックハニカム焼成体全体の裏円度が低い場合にも加工により真円度を高めて寸法精度を向上させることが可能である。

そして、加工により強度の低い変形セルを除去したうえ、更にセラミックハニカム焼成体の外間面に外壁部を形成しているので、セラミックハニカム構造体の機械的強度を非常に高くすることができる。更に、この結果として、周縁部のセルの変形によって従来強度不良となるような焼成品であっても、本発明の製造方法によって充分な強度を付与することが可能となるため、製品の歩留が著しく向上する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例に係るセラミックハニ カム構造体の製造方法を示すフローチャート、

第2図はプランジャ成形機の口金からセラミック杯土を押出成形している状態を示す機略図、

第3図は第2図のA-A線断面図、

第4図は第3図におけるB部の拡大図である。

1 … ブランジャ成形機 2 … 口金 3 … セラミックハニカム成形体

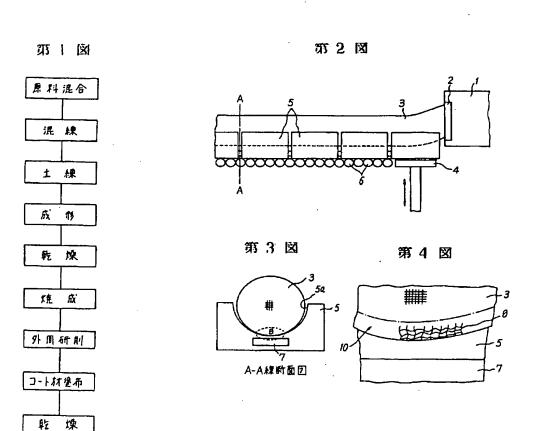
5 … 受台

6 …コロコン

7…スペーサ

8 …変形セル

10…周縁部



-65-

特別平3-275309(6)

手続補正書

平成 3 年 4 月12日

特許庁長官 植 松

敏 段

1.事件の表示

平成 2 年 特 許 顧 第 75602 号

2.発明の名称

セラミックハニカム構造体の製造方法

3.補正をする者

事件との関係 特 許 出 題 人

(406) 日本 碍子 株 式 会 社

4.代 理 人

住所 東京都千代田区霞が関三丁目2番4

氏名 (5925)弁理士 杉 村 暁 秀

住 所 同 所

氏名 (7205)弁理士 杉 村 舆 作

5. 補正の対象 明細書の「発明の詳細ない。

6.補正の内容 (別紙のとおり)

1. 明相書第3 貫第4 行の「押出形成」を「押出 成形」に訂正する。

2. 同第7頁第3行の「小麦粉、」を削除し、 同頁第16行の「コロコン6」を「コンベア6」 に訂正する。

3. 同第12頁第4行の「真空士線機」を「真空土線 機」に訂正する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.